# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-153797

(43)Date of publication of application: 09.06.1998

(51)Int.CI.

G02F 1/136

G02F 1/1339 G02F 1/1339

H01L 29/786

(21)Application number : 09-069778

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

24.03.1997

(72)Inventor: NAKAMURA HIROYOSHI

(30)Priority

Priority number: 08254962

Priority date: 26.09.1996

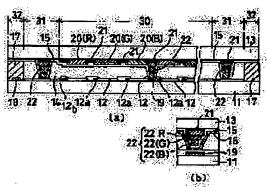
Priority country: JP

## (54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make a liquid crystal display device small-sized by reducing the frame area in the outer periphery of a display area, and to obtain excellent display picture quality, by uniforming liquid crystal cell thickness.

SOLUTION: The liquid crystal display panel, which has two substrates 11 and 13 sealed off with a sealant 17 arranged in their periphery to sandwich a liquid crystal layer 14 has a driving circuit 18 arranged in the seal area 31 of the sealant 17. The sealant 17 contains no spacer agent and a spacer column 22 is arranged as a spacer material in display areas 30 and 31 where the liquid crystal layer is present. The spacer column is formed of laminates 22 (R), (G), and (B) of the same material with a color filter.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

17.03.2004

[Date of sending the examiner's decision of

rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection] [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

(18)日本国特并广 (JP)

# 印公公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特闘平10-153797

(43)公開日 平成10年(1988) 6月9日

(51) IntCL* G 0 2 F	1/136 1/1339	<b>神知配导</b> 500 500 505	FI Gozp	1/188	6 0 O	
				1/1339		
H01L	29/786		HOIL	29/78	505 612B	

審査論求 未請求 請求限の数12 OL (全 10 頁)

(21)	441	 ы	

等国平9-59778

(22) 田樹日

平成9年(1997) 8月24日

(31) 優先権主連合号 特膜平8-254962 (32) 任先日

平8 (1996) 9 月26日

(33) 任先相主要由

日本 (JP)

(71) 出職人 000003078

株式会社東芝

神麗川県川崎市幸区栗川町72番地

(72)発現者 中村 弘喜

种亲川県投資市積于区都移田町8番地 株

式会社东芝横訳孝桑野内

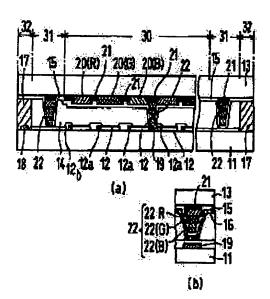
(74)代别人 非测士 大蘭 典夫 (911名)

#### (54) [発明の名称] 被基本法律

## (57) [要约]

【課題】 表示領域外周の額録領域の縮小して小形化を はかり、液晶セル厚の均一化により良好な表示画質を得

【解決手段】 2枚の基板11、13間を周辺に配置し たシール刺17でシールし、液晶層14を挟持した液晶 表示パネルにおいて、シール剤のシール領域3.1に駆動 回路 1 8を配置する。シール割 1 7内に間聴剤を含有さ せず、液晶層のある表示領域30、31にスペーサ柱2 2の間隙材を配置する。スペーサ柱はカラーフィルタと 同一材の秩序22(R),(G)),(B)で構成する ことができる.



#### 【特許詩求の範囲】

【請求項1】 有効表示領域にマトリクス状に配列された複数の画素電極およびこれらの画索電極それぞれに接続された駆動素子を有する第一の電極基板と、この第一の電極基板上で前記有効表示領域の周囲に設けられた前記駆動衆子を駆動する駆動回路と、対向電極を有し前記第一の電極基板に液晶層を挟持する間隙を隔てて対向配置される第二の電極基板と、前記有効表示領域およびこの有効表示領域外周部を囲むシール領域で前記第一電極基板および第二の電極基板を接着するシール手段とを有する液晶表示装置において、

新記報動回路の少なくとも一部が耐記シール領域内に配置され、前記シール手段が少なくとも前記報動回路部分で前記間隙の厚さを制御するスペーサ柱からなる間隙はを実質的に含有しておらず、前記間隙はが、前記シール領域に囲まれる前記間隙内に配置されることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 前記第一の電極基板もしくは第二の電極 基板の少なくとも一方が遮光領域を有し、前記有効表示 領域内の間隔すが、前記遮光領域に選択的に配置される ことを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項3】 前記間隠けは円柱状、角柱状、帯状のいずれかのすくなくともの一つもしくは複数の組み合わせて構成されていることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項4】 前記聞題材は、透明部材で形成されていることを特徴とする語求項1記載の液晶表示装置。

【請求項5】前記間随材は、 着色部材で形成されていることを特徴とする請求項1配載の液晶表示装置。

【請求項6】前記套色部材からなる間隔材の少なくとも一部は、前記配動回路の上の少なくとも一部に配置されていることを特徴とする請求項5記載の液晶表示装置。

【請求項7】前記間階材の一部は、前記シール手段に囲まれた有効表示領域外周部に沿って配置されていることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項号】前記間際材の一部が、前記シール手段に接 していることを特徴とする請求項ア記載の液晶表示装 置。

(請求項9) 前記間隠村の少なくとも一部は、前記駆動 回路の上の少なくとも一部にも配置されていることを特 徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項10】有効表示領域と有効表示領域外周部に配置される前記間時材の密度が、前記有効表示領域と有効表示領域と有効表示領域外周部とで異なることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項 1 1】前記間時材が、前記有効表示領域内には 形成されていないごとを特徴とする請求項 1記載の液晶 表示確信。

【請求項12】前記駆動回路の信号引き出し線を、前記 第一の電極萎板の端面を採由して、前記第一の電極萎板 の表面まで延在することを特徴とする詩 求項 1 記載の液 品表示装置。

【発明の詳細な説明】

[.0001]

【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に保わり、特に画来電極が形成される同一差板上に駆動回路が 形成される、駆動回路ー体型の液晶表示装置に関する。 【0002】

【従来の技術】高密度且つ大容量でありながら高機能更に高精細を得る液晶表示装置のうち薄膜トランジスタエテエを制御装置として備えたアクティブマトリクス型液晶表示装置が、連接する画衆電極間のクロストークがなく、高コントラスト表示が得られると共に、透過型表示が可能であり且つ、大画面化も登場である等の理由から多用されている。

【0003】この液晶表示装置に用いるアクティブマトリクス基板としては従来、駆動素子として、アモルファスシリコン理限トランジスタ(以下ローち、千FTと称する)を用いたものと、ポリシリコシ理解トランジスタ(以下ローち・TFTと称する)を用いたものが開発され製品化されている。このうち、ローち・TFTは、ローち・TFT中の電子の移動度が高く、ローち・TFTに比し、駆動素子のサイズを小型化でき、画素电極の関マトリクス基板上に一体的に形成されるものである。従って、駆動用の「C等が不要となり、その実装工程も含力化でき、ひいては装置の低コスト化が実現でき、更にアクティブマトリクス基板上の表示領域周縁の額縁領域の額小も可能となることからその開発が促進されている。

【00.04】すなわち、液晶表示装置は2枚の乗俸基版とシール領域とで囲まれた液晶層を有する表示領域と、シール領域外周の2枚の電係基板の経辺の額線領域とからなり、さらに、表示領域は実限の表示画面を構成する有効表示領域とこの有効表示領域とシール領域の間に配置される余白部分すなわち有効表示領域外周部とからなる。

【0005】この液晶表示装置は画面の均一表示のために有効表示領域全域にわたって液晶層厚が一定でなくてはならず、2枚の基板の間隔を同一にすることが必須要件であり、このため、(1)有効表示領域内に微小な球状の間隙材を分布させる。(2)2枚の基板をシールするシール刺内に前記球状間隙材または同径のガラスファイバーを温入させる、ことにより間隙材で基板間隔を制御するようにしている。

【0006】p-SiTFTで画素電極の駆動素子を構成し、同じp-SiTFTで駆動業子の駆動回路を同一電極差板上に一体に形成する構成では、駆動回路のシール傾域に対する配置関係が問題になる。

【0007】シール領域の外周の額録領域に配置する構造は、ガラス基板のサイズをシール領域から大きくはみ

ださせて、ここに駆動回路を形成するので、表示セルの 小形化が難しい。

【0008】駆動回路をシール領域内側の有効表示領域外周部に配置する構造(特開昭62-251723号公報など)は、駆動回路全体の上に液晶層が配置されるので、液晶に直流電界が印加される部分が広いために信頼性上問題がある。そこで、シール領域に駆動回路を配置する提案がなされている(米国特許第5148301号明研会)

【0009】この構造はシール領域を有効に利用するので液晶セルの小形化に適している。しかし、駆動回路上に配置されるシール利にセル厚を制御する間隙材を用いることが動造時の歩智まりが低下するという問題が生じやすいという問題がある。更に、矩形のアクティブマトリクス基板上において、駆動回路が、表示領域外周の縦が、横の各一辺にのみ設けられるような場合は、表示領域外周の駆動回路部上にシール手段を配置して囲むと、駆動回路が設けられる辺と、これと相対向する駆動回路のない辺とでは、駆動回路の高さ分だけ、ガラスファイバーに規制されるセル厚が異なり、両基板間の間隔が不均一となり、表示不良を生じるという問題を有していた。

【DO10】これに関しては、特開平2-242230 号公報で駆動回路がない辺にも疑似駆動回路パターンを 配置することを提案している。この疑似駆動回路パターンの形成により駆動回路部上にシール手段を配置しても セル厚むらを低減できることが示されている。但し、ガラスファイバー等のセル厚制御部材を用いると上記と同 様に駆動回路の実習まり低下が問題となる。

## [0011]

1

【発明が解決しようとする課題】従来、p-SiTFTを駆動素子として用いる駆動回路-体型の液晶表示装置にあっては、アクティブマトリクス基板および対向基板を接着するシール制のシール領域を、アクティブマトリクス基板上の駆動回路を基板の額縁領域に設けるか、もしくは駆動回路の外周に設けていた。

【0012】このため、アクティブマトリクス基板上に 駆動回路が一体的に形成されているにもかかわらず、表 示領域周囲の額縁領域が大きくなり、ひいてはこれらを 使用した液晶表示装置の小型軽量化が妨げられると共 に、複数枚の液晶表示パネルを近接設置できず、見聞き 型の液晶表示装置や大型液晶表示装置への適用が不能と されるという問題を生じていた。

【0013】駆動回路をシール領域に設ける構造はシール制に含まれるセル厚を規制するガラスファイバーにより駆動回路が損傷されたり或いは駆動回路の有無に応じてセル厚が不均一となる。更に、シール剤に含まれるガラスファイバーが堅く、変形を生しないため、表示領域から駆動回路に達する間のシール領域を通過する信号線或いは走査線の引き出し線が、ガラスファイバーに加圧

されて破損され不良を生じるという恐れも有していた。 【0014】そこで、本発明は上記課題を除去するもので、駆動回路 - 体型の液晶表示装置において、表示領域外周の額縁領域の額小を図ることにより、小型総全の液晶表示装置を得ると共に、更には液晶セル厚の均一化により良好な表示画質を有する液晶表示装置を提供することを目的とする。更に本発明は、セル厚を制御する間隙材による駆動回路或いは、信号線や引き出し線の破損による邪動回路或いは、信号線や引き出し線の破損による不良品の発生を防止することにより、液晶セル形成時の歩智まり向上によるコストの低減を可能とする液晶表示装置を提供することを目的とする。

#### [0015]

【課題を解決するだめの手段】本発明は、有効表示領域 にマトリクス状に配列された複数の画素電極およびこれ らの画素電極それぞれに接続された駆動衆子を有する第 - の電極基板と、この第一の電極基板上で前記有効表示。 領域の周囲に設けられ前記駆動素子を駆動する駆動回路 と、対向電極を有し前記第一の電極基板に液晶層を挟持 する間隙を隔てて対向配置される第二の電極基板と、前 記有効表示領域およびこの有効表示領域外周部を囲むシ ール領域で前記第一電優基板および第二の電極基板を接 表するシール手段とを有する液晶表示装置において、前 記駆動回路の少なくとも一部が前記シール領域内に配置 され、前記シール手段が少なくとも前記駆動回路部分で 前記間院の厚さを制御するスペーサ柱からなる間隔材を 実質的に含有しておらず、前記間障材が、前記シール領 域に囲まれる前記間隔内に配置されることを特徴とする 液晶表示装置を提供するものである。また、前記有効表 示領域内の間原材が、前記第一の電極基板も、しくは第二 の電極差板の少なくとも一方の進光領域に選択的に配置 されることを持欲とする。また、前記間隔材は、円柱 状。角柱状。帯状のいずれかの少なくとも一つもしくは 複数の組み合わせで構成されていることを特徴とする。 【0016】また、前記間隠材は、透明部材で形成され ていることを特徴とする。また、前記間隔林は、善色部 材で形成されていることを特徴とする。また、前記書色 部材からなる間隔材の少なくとも一部は、前記駆動回路 の上の少なくとも一部に配置されていることを特徴とす

【0017】また、前記聞暗林の一部は、前記シール手 段に沿って配置されていることを特徴とする。

【0.0 1.8】また、前記シール手段に沿って配置された 間隠材の一部が、前記シール手段に接していることを持 後とする。

【0019】また、前記有効表示領域内の間隔材の密度と、前記有効表示領域とシール手段との間の領域に間隔 材の密度とが異なることを特徴とする。

【0020】また、前記間隙材が、前記有効表示領域内には形成されていないことを特徴とする。また、前記駆動回路の信号引き出し線を、前記第一の電極等板の端面

る.

[0021]

【発明の実施の形態】本発明は上記のように構成され、アクティブマトリクス基板および対向基板間に形成される間隙を、間隙の厚さを制御する制御手段を含有しないシール手段によって駆動回路を含む接着傾向にて囲んで液晶セルを形成することにより、制御手段により駆動回路の損傷による歩智まりの低減を生じることなくシール領域外周の額軽領域を縮小し、液晶表示装置の小型経覚化を図り、更に推き目領域の縮小により複数の液晶表示装置を近接配置した大画面表示装置或いは複数画面表示装置への適用を行うものである。

【0.0 2 2】また本発明は、シール手度のシール領域における駆動回路の有無に関わらずデクティブマトリクス 基板および対向基板間の間隔を均一化でき、表示画質を向上するものである。

【00.23】以下、上記で説明したセル厚制御のためのスペーサ柱を形成する複数の実施の形態について説明する。

【0024】まず、対向基板にカラーフィルタを有するもので、その間口部のカラーフィルタの部材と同一のもので非関口部および周辺部にカラーフィルタ層を重ねてスペーサ柱を形成する実施の形態1を図1を用いて説明し、次に今度はアクティブマトリクスを扱上にカラーフィルタを形成する場合の同じスペーサ柱を形成する実施の形態2を図2を用いて説明する。そして、更にカラーフィルタを有しない場合のスペーサ柱を形成する実施の形態3を図3を用いて説明する。

【9025】(実施の形態1)対向基板側にカラーフィルタを有する場合の本発明の実施の形態1を図1に示す。

[0.026] 図1(e)、(b) のように、本実施の形態では、第一の電極基板すなわち画素電優 1.2を有するアクティブマトリクス基板11と、第二の電極基板すなわちカラーフィルタ20を有する対向基板13とが対向配置され、この2枚の基板間に液晶層14が注入されている。

【0027】対向基版13は有効表示領域30を含んで画素に対応してストライプ状のR(赤),G(操),B(寺)の複数色の表示用毒色層(ガラーフィルタ)20が形成されている。隣接する画素12の間隙には遮光層21が配置されており、この遮光層21上に2枚の基版間距離を保持するための表示用毒色層と同材料22

(R) (G) (B) を残暑して間隠材 22がスペーサ柱 部として形成、配置されている。

【0028】更に、表示用書色層と間隠材が形成された 基板の全面に透明電極15。配向膜16が順次形成され でいる。なお、有効表示領域30とは、液晶表示装置と したときの光が透過する領域、即ち全画素の開口領域を 含むものである。

【0029】図1は、カラーフィルタ基板13上のスペーサ柱部22と画衆開口部30のカラーフィルタ層20の各々の断面図である。図1(b)に示すように、表示用金色層と間隔材とは離間して配置され、且つ、間隔材22は点状に配置されている。間隙材用巻色層は、円柱状もしくは角柱状でかつ各々の間隙材用巻色層のサイズが異なるように、すなわち、速光層21側の間隙材用等色層22(R)から22(G)、22(B)と上層の移層ほど大きさが小さくなるように形成されている。

【0030】ここで、液晶層の液晶分子は、配向処理された配向際により配向が決るが、間隔材22の存在により、間隔材付近の液晶分子の配向は一定でないため、配向不良となる。このため、関口部積極の間隔、すなわち、遮光積極に、間隔材を配置することにより間隔材付近の配向不良表示が贈され、表示不良積極が目視されないようにすることができる。

【0031】また、上記の間隔材は液晶の注入口付近にも配置することにより注入口周辺でのセル厚むらを発生しにくくすることが望ましい。 更に、上記の実施の形態に示したような表示領域のすぐ周辺すなわち有効表示領域外周部もしくはダミー画素領域にもシール制に沿って形成するとよい。その場合の間隙体形状は表示領域内と同じものに限定されることなく最適化すればよいことはいうまでもない。また。カラーフィルタ層の一層もしくは多層、さらには遮光層との重ね合わせで有効表示領域外に形成してもよいことはいうまでもない。

【0032】次に、カラーフィルタ基板 13の製造方法 についてを説明する。

100331 組織基板13として1、1mmの厚みの無アルカリカラス上にアルカリ現像可能な光硬化型アクリル樹脂にカーボンブラックを分散させた材料をスピナーで連布する。これを、9.0℃、1.0分の眩燥後、所定のパターン形状のフォトマスクを用いて3.00mm//cm2.0mm//cm2.0mm//cm2.1 時間の焼成にで映厚1:50mの伸子状パターンの遮光膜を形成した。

【0034】この選光限21を形成した経縁基板13上に、アルカリ現像可能な市販の赤色素色しジストでR-2000(富士ハントテクノロジー(株))をスピンナーにより塗布、仮焼成後、表示用毒色層パターツ、円形状の間障材用毒色層パターツ、液晶注入口付近に対応した点状間障材パターンが形成されたマスクを用いて、100mj/cm2の露光量で露光したあとpH11.5の現像液で現像する。その後、200℃で1時間焼成し、限度1、5 mmの表示素色層20(R)、および遮光限21上にスペーサ柱となる間障材用毒色層22(R)を形成した。

【0035】その後、同様にして機と斉の表示用書色層 パターン20(G), 20(B)、間隔材用書色層パタ ーン22(G), 22(B)を、各々限厚i、ちゅm形成し、間階材部22においてはそれぞれの色のパターンの大きさを変えることにより上記のような間隔材形状を達成した。

【0036】すなわち、このようにして形成された間隙 材は、遮光層の上に赤色の円柱状間隙材用毛色層22

(R)、緑色の円柱状間懸け用着色層22(G)、青色の円柱状間隠け用着色層22(B)の3色の間隠材用着色層22(B)の3色の間隠材用着色層が検層された錐形形状をして高さ4、5μ㎡である。

【00.37】このように検層するに従って間隙材の大きさを小さくしたのは、検層時のマスクすれを考慮したものである。このため、基板の反りがあっても実効的な間隙材大さを基板面内または、ロット間で一定とすることができる。また、間隙材22は3色検層して作成したが4層以上を検層しても良く、所定の基板間距離を得るために検層を変えても良い。

【0038】さらに、このスペーサ性名を有効表示領域 外周部31にも配置する。

【0039】次に、このカラーフィルタ基板上に1TOからなる透明電優15を前面に形成した。そして、この透明電極を形成したカラーフィルタ基板の上にボリイミトを途布。これを配向処理して配向膜15を形成して、近明画番128よびTFTスイッチング素子120をマトリクス配置し、外周に駆動回路18を形成したアクティアトリクス基板11にも同様に配向限(図示せず)を形成し、液晶注入部を残してシール刺17を駆動回路56がある有効表示領域外のシール領域3.2に設けて、おり液晶注入部を対向配置し張合わせた。シール刺17中に間時刻を返入しない。なお、符号12cは保護限を示す。その後、液晶注入部とり液晶を注入して液晶層を設け、液晶注入部を紫外鏡硬化樹脂で封止して液晶表示装置を形成した。

【0040】2枚の基板を張合わせる際に、カラーフィルタ基板側からもっとも違い間隔休用着色層を22

(日)、すなわちアクティブマトリクス基板11個に隣接する側の間時材用美色層が、アクティブマトリクス基板の下層配線である走査線19上に配置されるように、走査線により2枚の基板の位置決めを行った。このように下層配線上に間隙材22を形成したため、アクティブマトリクス基板11側の電極とカラーフィルタ基板13側の間隙材22上に形成される電極15との間に、下層配線である走査線の上に形成されている層間路線限や配向限16が存在することになり、アクティブマトリクス基板の走査線とカラーフィルタ基板側の間隙材上に形成される電極との短線を防止することができる。

【0041】 (実施の形態2) 図2により、アクティブマトリクス基版41上にカラーフィルタ50を形成するとともにスペーサ柱51も同時にカラーフィルタ層を用

いて形成する実施の形態2について説明する。

【0042】上記実施の形態1では、カラーフィルタを有する液晶表示装置において、対向基板13側に形成するカラーフィルタ材を用いて間障材22を形成したものであるが、実施の形態2では変化シリコン供51と赤、 は、青春色のカラーフィルタ暦50(R),(G),

(B) を用いてアクティブマトリクス基板41上の画素 領域に一色ずつ形成し、第三のコンタクトホールで1T ○画素電極42とTFT42。のソース領域の接続をと ることによりアクティブマトリクス基板41上にカラー フィルタを形成するものである。

【0043】この画無電極42による画乗の開口領域に カラーフィルタ暦50を形成すると同時に上記の実施の 形態1と同様に3色の裏色層52(R),(G);

(B) で選光領域にスペーサ柱52を形成する。アクティブマトリクス基板41上に画素電優となる1T0層を成映し、画素電優部をパターニングする際にスペーサ柱部52と1T0限はエッチング除去する。

【0044】カラーアイルタ50の形成方法について説明すると、基板41にp+SITFT42aを形成した後にITOからなる画素電極42を形成する前に、第三の絶縁層としての変化シリコン映51を形成し、その後アクティブマトリクス基板41上に、多官能アクリレートの透明感光性樹脂に緑色餌料を分散させた感光性多色樹脂を塗布し、ブリベーク後、カラーフィルタス50として残される部分を露光することにより感光性著色樹脂が重合する。

【0045】次に、現像を行い未露光部分を除去してポストペークを行い、 緑色のパターニング50 (G), 52 (G) を完成させた。更に、同様の工程を繰り返して他の赤色および各色のパターニング50 (R),

(B)、52(R)、(B)を行った。この工程の前に図2(a)のように有効表示領域外囲部71および駆動回路部60上を里色レジスト層61で預し、さらに有効表示領域70内の遮光部にスペーサ柱52を形成する際に、少なくとも斉色層52(B)を有効表示領域外囲の里レジスト層61の上に重ねて配置して有効表示領域70と外周部71との境の明確化と駆動回路50の遮光を達成するようにした。

【0046】この有効表示領域の外周部71はスペーサ 柱の基礎の底辺層として無レジスト層51および各色層 52(B)が連接して形成されていてもよいことはいう までもない。

【0047】図5にスペーザ柱の表示領域における断面形状、配置を示す。図5(a)に示すようにシール刺45に接する内側にドット柱状間降材52aのみならず、図5(b)の単状間降材52b、図5(c)の帯状間障材52cを配置している構造であり、スペーサ柱構造が形成されセル厚が一定に保てるものであればどういう断面構造であってもよいことはいうまでもない。なお符号

【0048】また、図2では駆動回路60の上にはスペーサ柱を形成しない構造を示したが、信号線駆動回路および走賽線駆動回路の幅がシール幅よりも広い場合やセル厚を正確に制御する目的で駆動回路上にもスペーサ柱を形成してもよいことはもちろんいうまでもない。この場合を駆動回路部上の間際材であるカラーフィルタ層が堅くないことと駆動回路上に黒レジスト層を含む緩衝層が配置されていることもあり装置まりは低下することが

50は駆動回路を示し、シール領域72に配置される。

場合も駆動回路部上の間隙材であるカラーフィルタ層が 堅くないことと駆動回路上に黒レジスト層を含む緩循層 が配置されていることもあり歩留まりは低下することが ない。もちろん、駆動回路上は少なくとも一色の毛色層 を形成する。もしくは損数層重れることにより駆動回路 部のパターンにより発生している凹凸を平坦化するとい う効果もあることはいうまでもない。

【0049】次に、TFT420のソース領域と繋がるコンタクトホールを形成し、ITOからなる画素電極42を成限しパターニングを行った。この時、当然ITO 電極は画素のTFT420のソース部と接続される。

【0050】更に、ポリイミド等からなる配向限47を 金布し、配向処理を施し、同様な工程で配向限を形成 し、かつ、共通電極44を配置した対向基板43を問題 割を含有しないシール割45を介して所望のセル厚を保 って組立てた後に、液晶主入口が液晶を注入し、その後 入口を封止材で割じて液晶パネルを完成させた。

【0051】ここで、カラーフィルタ層が液晶層46となるへく接しない方が信頼性的には有効であるため、配向既47を塗布するまえにも3一層透明有機層もしくは、透明無機層を少なくとも有効表示領域上に配置後に配向限を形成した方が望ましいことはいうまでもない。

【0052】上記の工程で、駆動回路部60にもま色層50を形成することにより、上記図5(e)のように各分の駆動回路が表示領域外の片側のみに配置された構造においても、駆動回路部がある辺62とない辺63での高さがほぼ等しくするような平坦化が可能であり、駆動回路幅が大きく駆動回路上にもスペーサ柱を形成する場合でも液晶セル形成時にセル厚むらを生じにくい。

[0053] この平坦化効果に加えて、シール領域の内側すなわち表示領域に間隔すを配置し、駆動回路上にシール領域を設けた場合に生じやすい駆動回路破壊を抑制する効果や土記駆動回路部に対して上部から入射する光が著色層で吸収されるために遮光の作用と有効表示領域を規定する効果も有する。

【0054】また、上記のような構造では対向基板43には連光層が不要となるために、対向基板の位置合わせが必要なくなり開口率の改善とともに工程削減が可能となり歩管まりも改善されるという利点もある。この時、駆動回路部への光入針を防ぐという効果に対しては、黒レジスト等の著色層の他にカラーフィルタ層50としてp-Siの吸収係数が高い低速長側の光を低減するために青もしくは疑等の低波長側の著色層50(G)、50(B)の方が望ましい。

【00.55】有効表示領域の間隙材密度としては、例えば10μm角のスペーサ柱の場合は500の乃至8000 pm2 の面積に1個程度が最適である。この密度については以下の実施の形態で示す。スペーサ柱の場合も含め先端部の間隙材断面積に概略比例した密度で考えればよい。

【0056】ここで、密度が高すぎると液晶セルの温度変化等に対する機械変形に対する自由度が減るために特に、表示サイズが大きい場合に温度サイクルや低温・高温試験で問題を生じやすいので最適化することが望ましい。このため、例えばドットサイズとしては80μm×240μmで1024×3×768の画素を有する×GAパネルでは有効表示領域のスペーサ柱としては度辺が20μm角でも層を重ねて先端部がで10μm角のものでは2画素に1個の割でスペーサ柱を形成した。

【0057】そして、スペーサ柱は有効表示領域にのみ 形成してもよいが、シール手段と有効表示領域との間の 外周部領域に形成してもよいことはいうまでもなく、更 に液晶表示装置の形状や駆動回路配置等により有効表示 領域の間隔射密度と有効表示領域外の間隔射密度を最適 化するように変えてもよいことはいうまでもない。

【DO58】すなわち、有効表示領域の間障材を度としては有効表示領域よりも高い密度に配置した方が周辺セル厚むらをなくすためには有効である。その場合は、有効表示領域のスペーサ柱と同様なドット状のスペーサ柱を図5(a)のように密に配置してもよいが、また図5(b)、(a)のように帯状もしくは壁状のように連続して長く形成する場合が効果的な場合もある(有効表示領域のスペーサ柱は図示せず)。そうすることにより、よりセル厚むらのない液晶表示装置を歩留よく製造することができ、またセル厚のほらつきも少なくすることができる。また、上記のスペーサ柱は液晶の注入口間辺でのセル厚むらや周辺のセル厚むらを発生しにくくすることが望ましい。

【0059】上記の有効表示領域とシール領域との間の有効表示領域外周部とは有効表示領域と駆動回路部との間になり、表示領域内の走査線や信号線の延長領域であり駆動回路にそれぞれが接続される途中部分にあたる。このため、望ましくは各引き出し配線(信号線や走査線)の隙間に間隙材を配置することが望ましい。もちろん、駆動回路が表示部のそれぞれ一辺にしかない片側駆動の場合は駆動回路がない方の表示領域の外側にも配置するとよい。更に、シール制に沿って間隙材帯もしくは関端材象を形成する場合には黒レジスト等の遮光層も含め3色のカラーフィルタを重ねるとよい。また、カラーフィルタを黒レジストとの形成順序を変えてもよいことはいうまでもなく、例えばカラーフィルタ層の上に柱構造を黒レジストで形成してもよいことは言うまでもな

【0060】(実施の形態3)次に、カラーフィルタが不要な液晶パネル、例えばプロジェクタ用液晶パネルの場合のスペーサ柱を形成する本発明の実施の形態3について説明する。画素のサイズとしてはア8μm角であり、画素数は640×480の2、5インチのVGAパ

【0061】上記のような、カラーフィルタを有しない 液晶パネルの場合には、光硬化性微脂等を用いてアクティブマトリクス基板上も じくは対向基板上に間隙材となる性を形成すればよい。

ネルである。

【0062】以下、アクティブマトリクス基板側に形成する場合の本発明に係わる液晶表示装置の実施の形態を、図3および図4に基づいて詳細に説明する。

【0.063】図において、アクディブマトリクス基板81は、ガラス基板上に画業スイッチング用p-SiTFT82および映像信号電圧を印加するための信号線83、p-SiTFTのゲートにゲート電圧を印加するための走査線84、および透明電極をエッチングによりパターニングしてなる画素電極85を形成して画業の主要部を作成するとともに同時に走査線駆動回路86および信号線駆動回路87を作製する。

【0064】 p-SITFT82は、ガラス基板上にア モルファスシリコン映をCV D法で成映後レーザーアニ 一ル法で多結晶シリコン膜を形成し、島状にパターニン タレでゲート絶縁限となる第一の絶縁期88を形成し、 ゲート電後849をパターン形成し、ソース・ドレイン 領域にセルフアラインで不純物を注入する。そして、こ のとき、補助容全部は、多結晶シリコン膜の延長部とゲ 一ト電極と同じ材料で構成される補助容量線89との間 で形成するようにする。ゲート電極84 a上に酸化シリ コンからなる第二の絶縁層90を形成し、ソース、ドレ イン部とのコンダクトホールを形成しAIからなる金属 配線9.1を形成した。画素スイッチング用TFT82は pーチャンネルトランジスタで構成するが、駆動回路部 はnーチャンネルと pー チャンネルの OMO S構造で形 成するためにソース・ドレイン領域形成の不純物注入は ローチャンネルとローチャンネルとに分けで行った。

【9065】次に、保護期としての第三の絶縁層92となる金化シリコン限を形成し、その上にアクリル樹脂からなる第四の絶縁層(第2層間絶縁限)93を4μm形成し凹凸を平坦化した。平坦化層の厚さとしては、1~6μm程度が望ましい。次に、画素電極85の形成は第2層間絶縁既93を形成する前でも後でもよいが、表示領域も平坦化することが望ましい。そのために平坦化後、コンタクトホールを形成し「TOからなる画素電極85を形成した。

【0.0.6.6】 平坦化第2層間絶縁膜はアクリル樹脂以外の有機層でも、またSOG(スピン、オン、ガラス)等の無機層であっても平坦化が有効に達成されるものであればどちらでもよいことはいうまでもない。また、有機

周と無機層の複合層で形成してもよいことはいうまでもない。このとき、複合層とするときは、有機層を形成した上で無機層を形成する方が平坦化の観点では望ましい。また、有機層としては、感光性のものを用いる方が工程が短縮されるが、感光性を有しないものを用いてもよいことは言うまでもない。

【0067】上記のようにして形成したアクティブマトリクス基板81上に平坦化層に用いた感光性アクリル樹脂を再び用いて今度は凸状の高さ3.5μmの間隔材94を形成した有効表示領域の間隔材密度としては5μm径のものを3画素に1個の割で形成した。用いた感光性アクリル樹脂は、厚さが厚いために場而が重直にはならないことに加えて、露光、現像、エッチング後に加熱・無外線照射処理を施すと端面部が更になたらかになるという特徴を有している。ここで、感光性の柱形成材料としてはポジ型でもよが型でもよいことはいうまでもないが工程中のゴミの影響が出にくいという観点からはネガ型の方が望ましい。

【0058】このため、次に配向膜 (図示せず) を形成 し配向処理を行う際にラビング不良問題を生じにくい。 もちろん、間隔材 9 4 は絶縁性であれば感光性アクリル 以外の有機層でも無機層であってもよく、更には透明で も典透明でもよいことはいうまでもない。但し、この時 当初のアクリル樹脂の途布厚よりも間隔材形成後の高さ が一割程度減少するためそれを考慮しておく必要があ る。そして、間隔材の側壁はなだらかになっていても液 晶の配向が不十分だったり、正常部の液晶の電界に対す る学動と異なる場合があるため、間隔材の周囲も含めて アレイ基板上の遮光部材を配置した方がよいことは言う までもない。遮光領域とオーバーラップしない開口部に 配置すると間隙材のスペーサ柱周辺部で光抜けが生じる ためである。ここで、スペーサ柱を形成する場所は遮光 領域であればよく、図4では画業TFT82の上にスペ ーサ柱9.4を形成している断面図を示しているが、例え は画素電極のコンタクトボールの上に形成してもよいこ とは言うまでもない。更に、スペーサ柱を形成する画案 電極の上もしくは下に遮光層を配置してもよいことは言 うまでもない。

【00.69】次に、対向電極9.5を有する対向基板9.6 上に配向限(図示せず)を形成し配向処理を行うととも にシール領域を形成したものをアクティブマトリクス基 板と張合わせて所望のセル厚になるように、かつ、均一 なセル厚を得るために加圧し、その後、微小球のような 間隔材を含まない、エボキシ系徴脂からなるシール割9 アを硬化させる。

【0070】そして、従来通りシール封着領域の切り目部分から減圧注入法もしくは吸引注入法でかっ値の大きな液晶98を注入し、その後注入口を封止材を用いて封止し液晶表示装置を形成した。ここで、セル厚を3、5μmと小さくしたのは液晶の応答速度をあげるためであ

る。プロジェクタ用では大画面表示で用いられるために 広答速度の改善が求められているため、セル厚を低減し それに対応する A n 値の大きな液晶を用いた。

【0071】図3のように、平坦化層93は画素部のみ形成し駆動回路には形成しなくてもよいが、画素部のみならず信号線駆動回路や走査線駆動回路領域の上にも形成してもよいことはいうまでもない。その場合は、この第四絶縁層(平坦化層)94のシール領域と重なる領域の少なくとも一部はパターンニングにより除去した。例えば、第四絶縁層が有機層のようなものである場合、シール利と密毒性が弱かったり、外部からの水分等の不純物は入がシール利の他に第四絶縁層を介する経路が生じるためである。もちろん、第四絶縁層とシール利との接着性が良好な場合、例えば第四絶縁層が無機絶縁膜等であったり有機絶縁膜でも界面改善処理を施したり、有機絶縁層の多層構造とすることで除去しない構造してきる場合は除去しないでよいことはいうまでもない。

【007.2】駆動回路部上に平坦化層(第四の鉛緑層)を複合層で形成する場合、前記のようにアクリル樹脂層で平坦化層を形成した上で1丁の画素電極を形成した後に画素電極上に更に変化シリコンなどの保護層を形成する工程を利用することで、駆動回路部上に保護限としての変化シリコン限に加え、アクリル樹脂からなる有機層と更に上部の変化シリコンなどの無機層を2000オングストローム程度形成するようにしてもよい。無機層を重ねる方が信頼性という観点では望ましい。また、画素電極上の表示領層の前記変化シリコンなどの無機層はそのまま残してもよいが、望ましいくは「丁の画素電優部の無機層をエッチングして取り除いた方がよい。

【0073】また、無機層は有機層を形成した上に形成し、その後画素電極用のコンタクトホールを形成してしてのからなる画素電極を形成してもよい。このときの無機層は有機層の保護の機能も有するが、厚さとしては1000~2000オングストローム程度形成すればよい。

【 00 7 4】また、プロジェクタ用では表示装置は単独で用いられるために、有効表示領域とシール手段までの距離すなわち外周部の距離は比較的長く設定することができることと、更に高格細化を図る場合は表示サイズも低下することから、例えば2インチ以下のようなサイズとなった場合は有効表示領域内にはスペーサ柱を配置せずに有効表示領域とシール領域との間の領域のスペーサ柱だけでも十分にセル原を一定に確保できるようにな

り、この場合も駆動回路の損傷もなく高歩留を達成する ことができる。もしくは、有効表示領域のスペーサ柱密 度を少なくしてもよいことは言うまでもない。

【0075】また、液晶セルを形成する場合にアレイ基板よりも対向基板を大きくして形成する場合や、一枚の基板上に複数のアレイが形成されているものと同等の大きさの複数の対向基板が形成されている基板で同時に液晶セルを形成するような場合に、最終的に形成される液晶パネルのシール割積域の外側の液晶が充填されない部分にもスペーサ柱を形成して最後に切り離すようにしても良いことは言うまでもない。

[0076]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、基板上にp-SiTFTなどにより駆動素子とともに駆動、回路を形成した一体型の液晶表示パネルを、駆動回路を投傷する事なく、電極基板間の間隔を一定に保持できると共に、額縁領域の称小を図れる事から、液晶表示装置の小型軽量化を実現でき、排帶情報端末等の小型の装置に適用できる。しかも液晶セル形成時の歩留向上により装置の低価格化も図れる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a) は本発明の実施の形態1の断面図、

(b) はその一部を取り出して示す断面図、

【図2】本発明の実施の形態2を示す断面図。(6)は、 その一部を取り出して示す断面図。

【図3】本発明の実施の形態3を示す断面図。

【図4】図3の一部を拡大して示す断面図、

【図5】(a)、(b)、(c)はそれぞれ本発明の変形例を示す平面図。

[符号の説明]

11:アクティブマトリクス基板

12:画素乗極

128:TFT

13:対向基板

14:液晶層

15:対向電極

17:シール剤

18:駆動回路

20: ガラーフィルタ

21: 遮光層

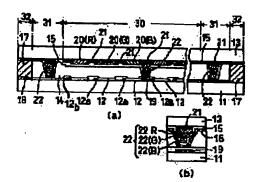
22:スペーサ柱

3.0: 有効表示領域

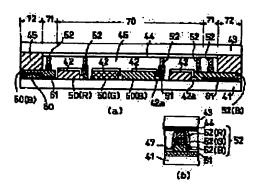
31:有効表示領域外周部

32:シール領域

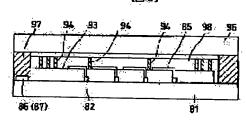
[図 1]



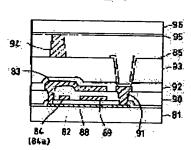
[図2]

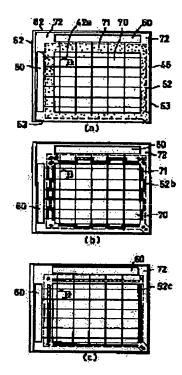


[図3]



[図4]





# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

OTHER: